This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- **BLACK BORDERS**
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

POWER SEMICONDUCTOR DEVICE

61-265849 [JP 61265849 A] PUBLISHED: November 25, 1986 (19861125) INVENTOR(s): IMANAKA HIDEYUKI

MIYAKE MASANOBU

APPLICANT(s): SHARP CORP [000504] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL NO.: 60-108863 [JP 85108863] FILED: May 20, 1985 (19850520) INTL CLASS: [4] H01L-023/40

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

JOURNAL: Section: E, Section No. 499, Vol. 11, No. 119, Pg. 36, April

14, 1987 (19870414)

ABSTRACT

PURPOSE: To reduce the number of component parts and simplify assembling work, by performing the mounting of a power semiconductor device on a heat radiating fin unit for cooling the power semiconductor device by utilizing bonding agent layer having thermal conductivity.

CONSTITUTION: In the inside of a power semiconductor device, an inner circuit substrate 1 is provided. Copper patters 2a, 2b, 2c and 2d are formed on the upper surface. A copper pattern 2e is formed on the lower surface. The inner circuit substrate 1 is stuck to a flat part 7a of a heat radiating fin unit 7 with a bonding agent layer 8 comprising a resin bonding agent having thermal conductivity, which is provided on the heat radiating fin unit 7. Heat, which is yielded in semiconductor elements 5a and 5b owing to the operation of the power semiconductor, is conducted to the heat radiating fin unit 7 through the bonding agent layer 8 and discharged into air. In this constitution, members such as a heat radiating metal plate, grease and attaching screws can be omitted, and the number of parts is reduced to a large extent.

日本国特許庁(JP)

10 特許出職公開

砂公開特許公報(A)

昭61 - 265849

SDIM CI. H 01 L 23/40 做別記号

庁内整理番号

公别 昭和61年(1986) 由月25日

6835-5F

宇宙論文 未請求 発明の数 1 (全)5 頁)

の発明の名称

雷力半導体装置

108863 **1049**

昭60(1985) 5月20日 **69**HH

ф 03 FE 明

行

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

三。宝 正展 の発 明

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内 大阪市阿倍野区長池町22番22号

シャープ株式会社 の出り関し人 弁理士 原 世三 の代 理 人

1、表明の名称

電力半導件装置

2. 特許論求の範囲

1. 独置冷却用の放熟フィンを有し、装置内部 に設けられ上下質面に網パターンを形成した内部 国路基板上に、電気的に機能する構成部材を設け た電力半導体強置において、前紀内部団踏着板下 面の網パターンは、上記放然フィンの平面部上に 、熱伝導性を有する樹脂から放る接着利用により 接合させたことを特徴とする電力半導体装置。

3.発明の評価な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、空気中への放然により装置の声撃を 行うための政治フィンを備えた電力半導体装置に 関するものである。

(崔来技術):

世来、電力半導体装置は作動時の電力損失が大 きくこの電力損失によって生じる発熱量を電力

半連体整置単独では散散しきれないため、装置者 体に著しい温度上昇を招くものであった。この温 度上昇により、装置内部に設けられた半導体常子 の許容養高温度(シリコン半導体では通常125 て~150℃)を超える危険性がある場合には、 電力単導体装置は、第4間に示すように、その装 置の消費電力に応じた青却能力を有する数略フィ ン12に装着して使用されていた。上記放為フィ ン12はその材料として通常アルミニクムの押出 し登録が用いられ、一方の目には平田部1.2.0が 形成され、権力の間には複数のひだ状の交配部(3一が設けられている。電力半導体装置の内部に は、第5回に示すように、セラミックから乗り、 青道に前パターツ1.5 a - 1.5 b - 1.5 c - 1.5 4 および 1.5 ・の形象された内部開発基準1.4か 設けられている。この内容製造を低しる上には、 上記稿パターン15 a - 15 b · 15 c · 15 d 七介して人出力電子17一副び年度修備子)。 ・186を平田付けしている。平田増16~か意味 されている。上記一方の半温体電子18mの上層

と網ペターン1.5 6、及び第ペターン1.5 6と確 方の半導体電子188の上面は、それぞれポンテ イングワイヤ19・19により結構されている。 このような内部回義基板14位、その下面に形成 された上記頭パターン150を介して半田層20 の半田により放熱用金属板21に半田付けされて いる。上記の飲熱用金属板21は熱伝導率の高い 関板に酸化防止用のニッケルメット等の支面処理 を施したものであり、ある程度の放焦機能を有す るものである。上記の肚無用金属板21の上面は 内部回路基板の平田付けを容易にするだめに、ま た底面は他の放無器である放無フィン1.2への第 着を容易にするために、それぞれ平坦な標準にな っている。放然用金属板21上には電力半導体質 置の外数の一部を形成する外件22が設けられ、 放熱用金属板21及び外枠2.2により形成される 容器中には、樹脂を充填して内部の構成部分を包 置するための内質御頭着23が形成されている。 この内質相談層 2.3 上には、電力半導体質量の上 部外数を意味し、電子17~を固定するための外

れるので、例 0 オーマッ 種間の無法疾が存在する ことになる。

ところが、上記を来の構造では、飲料用金銭板2.1と設施フィン1.2の接合には、これら二者個にチリス層2.5 千数け、取付ビスを8・2.8 によりビス上のして固定するものであるだめ、値立て作業が非常に手間取るという欠点があった。また、放燃用としての放無フィン1.2 を質に設けているため、放燃用金属板2.1 は不必要なものとなっており、これに起因して郵品温度の増加及びコストファブを招乗するといった問題点を有する。(発明の目的)

本発明は、上記後来の問題点を考慮してなされたものであって、電力半導体装置が卸用の致熱フィンに対する電力半導体装置の装着を接着料にて行うことにより、毎品度数の減少及び建立作業の簡素化をはかることが出来、ひいてはコストダウンを達成することができる電力半導体装置の要保を目的とするものである。

CO. RT COSIN NO

質者を見えるが形成されている。

以上のように、中華体電子します。「まちから 政無用金属版で1までの単位集性を発達した場合 により、上記は骨質の無理氏は1~1.75でした なる。しかし、仮に上記放無用金属を1 か草み 3 · 新面積 6 0 × 4 0 · 回の調復とすれば、数率 用金属観21から空気中への無視状は約10℃ となり、手事体電子188・188での情景電力 420Wとすると、上記事事体案子180118 bの温度は、200でを超えることになる。 健って 先近した政治フェン12による政治が必要とル るものである。放然フィン12に対する電力事長 体装置の装着は、第4回のように例記録無用金属 数 2.1 と放無フィン12 の平面目12 0 との間に 熱伝導性の食いグリス層25を設け、胸足外神2 2、飲熱用金属板21及び放送フィン124、そ れぞれのヒスドリル26-26-27-27に申 道した取得セス2.8~2.8により固定されている。 ・ 向、上記グリス層で5により、放射資産業と 「及び・政無フィットで国の無理院は小さく同人方

本発育の電力争事体管理法、資金清和用の設施 フィンを有し、資金内部に設けられ上下両面に調 パターンを形成した内部回路高額上に、電気的に 競領する構成部分を設けた電力学事体管理に対し で、評配内部回路高級下面の調料ターンは、上記 放照フィンの平面部上に、熱伝導性を有する協助 から液体管理測量により接合させたことにより、 部品点数を開催しかつ建立作業を確信でするように構成したことを特徴とするものである。 (実施例)

本発明の一貫議員を第1箇方主張(3 固定語づいて以下に更明する。

電力半導体装置の内部には、電気的能器性が高くかつ熱伝導率の高いセラミックを基材として影響され時間器被として機能する内部開発基板1が設けられている。この内部開発基板1の上間には関バターンで、2.6・2 c・2 d が形成されており、下間には関バターンで、が形成されている。上記の関バターンで、上には、人出力電子4.6 及び半単体まで5.6 を所定の関係をといて・3.11

けした半田着り、すが形成されている。また頃べ ターン20・2と上にはそれぞれ入出力電子46 と半導体業子50が半田層3により半田付けされ でおり、さらに聞パターン24上には半田屋3に より入出力電子4 cが半田付けされている。上記 の半導体素子5 a 切上面と網パターンで b、及び この頃パターン2 bと半導体素子5 bとはそれぞ れポンディングウイヤ6・6によりポンディング され結構されている。上記のボンディングワイヤ 6は、半連体素子5 *・5 bの電産容量に応じて ■後200~500gのアルミニウム短回いは金 線が適宜用いられる。このような内部回路基板し は、アルミニウムの押出し型材から成る放焦フィ ン1の平面状を放す平面部7 = に貼着されている 。上記放然フィン1の平面部1。とは反対層の面 には、同一重量で放然効果を高めるため複数のひ だ状の突起部16…が形成されている。放热フィ ンプは、この放焦フィンプが用いられる電力半導 体装置の使用条件及び使用目的に応じてその大き さ及び形状が決定される。また散焦フィン1は熱

伝達性がよく経費がつ安備であることが要求され ており、前途したブルミニケムの押出し型材が比 奴的にれらの条件に適合し得るものとして利用さ れる。両、上紀内部団路基板しと放然フィンでは、 、放無フィンフの好質がアルミニクムであるため 半田付けによる場合は不可能である。このため。 放禁フィン1の材料を他の半田付性の良い調また はニッケル等に置き換えるか、取いば放為フィン 7にタッキ処理を施すことも考えられるか、これ 6の方性は世界フィン1の大型化に呼応じてコス ト嵩を招くものである。よって本語書では放無フ インフに熱伝導性を有する制度の接着別から成る 極着飛鳥 8 がスクリープ印刷されており、この技 着前層 8 により内部回路基板 1 が放然フィンプに 以着されている。また上記放然フィン1には、E 万半事体装置の外数の一部を形成し、上紀内部団 路高板」に設けられた部材を製置かが使う円筒状 の外枠タが別の後輩別層 8 により話者されてい る。上記の外枠9及び放熱フィンフにより形成さ れた言形状の内閣には、同じく内部に設けられた

半導体素子5 a 5 b の資価の保護及びポンティングワイヤ6・6 の物理的概要からの保護のため、樹脂の充壌により内容樹脂層10の樹脂は、住人時には最大であり、住人後はゲル化されるものである。上記の内容樹脂層10上には、半難量の上部外後を形痕しエポキン樹脂から放る外質樹脂層11か形成されている。この外質樹脂層11により漢子4 a 4 b 4 c が固定されている。

上記の程度において、電力半導体の作動により 半導体電子5.a・5.b.から発生された無は半田層 3・1、調バターン2.a・2.c・セラミック番板 1、調バターン2.e 及び接着消息 8・を経出して放 熱フィン1に伝導される。そして、この試熱フィ ン1から上記の熱が空気中へ設出されることによ り、半導体電子5.a・5.b.が冷却される。上記の 熱の伝達過程において、熱は半導体電子5.a・5. b.下方の放熱フィン1の方向へ伝導されると質時 に複方向へも伝導され、第2回に示すように、熱 の伝導方向の中心軸に対してかよそ4.5。の広か りをおって伝導されることが知られている。今、 然の伝わる媒体の単伝道率をメ (col/で)。 col 、この媒体の単みを ((col) 、媒体の新面積 を S (col) とすると、この媒体の無紙点の (マリ) は、

4.186 2 1.3

れば、(1)式より接着網層8の無抵抗がは、が ≈0.3 ひゃとなる。一方、従来の電力準導体質 置の場合は、第3回に示すように、半田暦20、 放鉢用金属板21及びグリス層25分は設置の棒 着料層 8 の代わりに存在することになる。しかし これらの部材の熱伝導率は、半田増20の無伝導 平1 - 8 × 1 0 - (cal/ で・2・金) 、 網を基 材とする放然用金属板21の熱伝達率 A = 9.2× 10 ** (cal/て・:・四)で示されるように、 上記接着用層 8 の熱伝導率 4 ≈ 1 × 1 0 = 1 cat /て・1・四)よりも相当高く、無視し得るもの である。従来の電力半導体装置において無任富上 大きく影響するのは厳熱用金属板21と放焦フィ ン12との接触部の熱低抗であり、この無抵抗は 8 = 0.2 ゼー程度となる。よって製配本質量の 接着刑局8の無抵抗りは上記修業方式の無抵抗の に近い値であり、接着前着8に通常用いられる熱 伝承率の高いものを使用すれば、健康の変量に対 して放無機における男化は発さ程楽しない。ま た、本質質の飲無機能をさらに関上させるには、

品点数が大権に前着される。北先上記取何セスを 神道するため外枠及び放無フェン学に形成されて いた取付に入神道孔も必要でなくなり、これによ り加工工数が減少される。また止記部品点数の減 少及び上記内部回路基板における放無フィンへの 接着質による取付け改良により、通立性繋が大幅 に簡素化される。さらに、以上の部品点数の減少 、加工工数の減少及び通立て作業の信素化等によ り、コストチウンを促し得る等の優れた効果を実 する。

4. 図面の音楽な趣明

第1回は本発明の一貫総例を示す顧問國、第2 図は第1回に示した電力半導体装置の熱伝導の状態を示す模式図、第3回は従来の電力半導体装置 の無伝導の状態を示す模式図、第4回は従来例を 示す正面図、第5回は第4回に示した電力半導体 装置の内部を示す顧問図である。

1 は内部団悪書板、2 a - 2 b - 2 c - 2 d - 2 e は調バターン、3 は半田層、4 a - 4 b - 4 つてノ出力作子。5 a - 5 b は半導体業子。6 は

伊管網層 8 の時伝達率 3 を 1 = 2 × 1.0 * (ここと / で 3 ・ 2)以上に程定すればよく、これにより無理状で - 6 。15 ゼ。以下となり使来方式以上の放無効果が得っれる。上記接着網層 8 の声伝導率を向上させるには、推着網層 8 を形成する接着 別への高無任事率を資料の配合率を増加すれば良いが、その反面、接着機能が実化される。しかし、人田力陽子 4 m ・ 4 c が発望機関増1.1 により固定されているので強度的に問題はない。このため、接着網層 8 の接着剤の接着機能である。程度健性にすることにより本質量の放無機能を同上させることに実用上可能である。

(発明の効果)

本発明の電が半導体装置は、以上のように、電 方半導体装置の外費の一部を形成する外件及び下 面に開バナーンを育する内部回路基度をこの開バ ナーンを介して、放送フェンの平面部に無任理性 を育する相違から成る接着剤により貼着した構造 である。それ故、従来用いられていた放無用金属 板、ケリス、取付ビス等の部分が不要になり、第

ボンディングウィヤ、1 に放送フィン、8 C後強 耐磨、9 CC外降、1 5 CC内望出質層。 L 1 CC外質 出磨着である。

> 特評組道人 ッキーデ律式会 代理人 弁理士 原 #





